First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L1: Entry 5 of 10

File: JPAB

Feb 4, 1992

PUB-NO: JP404032195A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04032195 A

TITLE: ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE: February 4, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMAMOTO, YUJI TAKAYAMA, MASAYA TAKAMATSU, ATSUSHI TAKAHASHI, OSAMU

INT-CL (IPC): H05B 33/22

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce an applied light emitting voltage so as to make a high voltage withstanding property of a drive circuit unnecessary by interposing a manganese sulfide layer between an EL light emitting layer and one or both of insulating layers.

CONSTITUTION: A transparent electrode 2 made of indium tin oxide as a transparent conductive film is formed by sputtering on a transparent glass substrate 1, followed by etching for patterning. An insulating multiple layer 3 is formed by a plasma CVD method on the transparent electrode 2. Furthermore, a manganese sulfide layer 7, an EL light emitting layer 4 made of zinc sulfide doping manganese, and a second manganese sulfide layer 8 are formed in sequence by, e.g., a chemical deposition method, and moreover, a second insulating layer 5 like the insulating layer is formed in the same manner. Additionally, on the second insulating layer 5, an aluminum film for a voltage applying electrode is sputtered, and followed by etching for patterning, thus forming an opposite electrode 6 to complete an EL element.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-32195

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月4日

H 05 B 33/22

8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

会発明の名称 EL素子およびその製法

> ②特 願 平2-136156 ❷出 願 平2(1990)5月25日

三重県松阪市内五曲町71

修

@発 明 者 山本 @発明者 高山

昌也 三重県多気郡勢和村朝柄2289

髙 松 敦 三重県伊勢市竹ケ鼻町72番地201号

桰 @発 明 者 髙

三重県松阪市大平尾町72

勿出 願 人

セントラル硝子株式会 山口県宇部市大字沖宇部5253番地

社

19代 理 人 弁理士 坂本 栄一

1. 発明の名称 EL素子およびその製法

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 基板に、EL発光層を挟んで一対の絶縁層、 さらに一対の電極を積ា、重着して形成した E L 素子において、前記 E L 発光層と、一方 または双方の絶縁層の間に硫化マンガン層を 介在せしめたことを特徴とするEL毒子。
- 2) 基板にEL発光層を挟んで、一対の絶縁層、 さらに一対の電極を積層、重着し、かつ前記 B L 発光層と、一方または双方の絶縁層の間 に硫化マンガン暦を介在せしめるEL素子の 製法において、前記EL発光層はマンガンを ドーピングした硫化亜鉛よりなり、該EL発 光層と硫化マンガン暦を連続的に成額するこ とを特徴とするEL素子の製法。
- 3. 発明の詳細な説明 〔産業上の利用分野〕

本発明は、エレクトロルミネンス(EL)耳 象を利用してディスプレイ等に応用される薄膜 Eし妻子およびその製法に関するものである。 〔従来技術とその問題点〕

従来の薄膜EL素子の一般的な例を示せば、 ガラス等からなる透明基板上に透明電極、絶縁 周、EL発光層、第2絶縁層および対向電極を 順次額用して形成し、透明電極と対向電極との 間に数10Hzから数KHz の交流電場を印加するこ とによりEL発光層 4 内の活性種イオンを励起 して発光させるものである。

前記印加発光電圧は100V以上を必要とするが、 これを低下できれば、駆動回路に高耐圧を必要 としなくなることによるコストダウン、さらに 素子への負荷が低減されることによる長寿命化、 あるいは消費電力量の低減等が図れ、産業利用 上きわめて有利となる。

印加発光電圧を低下するための方策として絶 経暦に高誘電率のものを用いたり、その膜厚を 薄くしたり、EL発光層の鏡厚を薄くする等の

特周平4-32195 (2)

試みが為されているが、耐久性に劣り、発光輝度が低い等実用上多くの問題を残す。

また、例えば特別昭63・231897号、特別昭63・231898号には、特に希土類ドーブEL発光層を有するEL素子に適用できるもので、EL発光層と関絶経層の間夫々に複数の半導体層を介在させることにより、電圧印加に際し電荷をEL発光層中に容易に導入でき、印加発光電圧を低減できることが開示されているが、前記複数の半導体膜形成のための工程が増大し、手間も要するため有利な手段とはいい難い。

さらに特別昭63-186292号には、EL発光層の内部または近接した位置にアンチモン化セシウム等の外部光電効果を有する層を設け、外部等からの光により当該層の電子をEL発光層中に導入することにより、印加発光電圧を低減できることが開示されているが、希少元素を含む高価なものであったり、成分組成が複雑である等成膜コストを高膜し、また本発明の目的の1つであるEL発光層を含めこれらを、工程を変

更することなく連続して容易に成膜することは 困難であるという難点がある。

本発明はこれら問題点を解消し、印加発光電 圧を低下して、駆動回路に高耐圧を要さないこ とによる製造コストダウン、電子の長寿命化あ るいは消費電力量の低減等に有効なEL 電子、 および硫化マンガン層およびEL発光層の連続 成膜が簡単容易なEL素子の製法を提供するも のである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は基板に、EL発光層を挟んで一対の 絶縁層、さらに一対の電極を積層、 監者して形成したEL素子において、前記EL及光層とと、 一方または双方の絶縁層の間に硫化マンガン層を介在せしめたこと、および該EL素子の製法において、前記EL発光層はマンガンをドービングした硫化亜鉛よりなり、該EL発光層と硫化マンガン層を連続的に成膜することからなる。 (実施例)

以下添付の図面に基づき本発明を説明する。

第1図は本発明の側断面図であり、1はガラス等よりなる透明基版で、該透明基板1上に透明電極2、絶経層3、EL発光層4、第2絶経層5、および対向電極6を積層重着し、さらに前記絶経層3とEL発光層4との間、および/またはEL発光層4と第2絶縁層5の間に、夫々硫化マンガン層7、第2硫化マンガン層8を介在させ、EL素子を形成するものである。

本発明の製造手段を例示すれば、市販の透明がラス基板(コーニング # 7059) 1 上に、 In 10 1-Sn0 1 系の透明導電限である I TO (酸化インジウム編)からなる透明電極 2 をスパッタリング形成し、エッチングしパターン化する。 次に、この透明電極 2 上に Sio 1 および Si 1 N 4 の被暦 絶縁 暦 3 をブラズマ CVD 法により形成し、さらに後述するように確化マンガン(MnS) 暦 7、マンガンをドービングした硫化亜鉛(Zn S: Mn, Mn = 0.3 at %)からなる EL 発光層 4、次いで第2の硫化マンガン暦 8 を例えば化学的 裏着 (CVD) 法により連続して成膜し、その上に前記絶縁 層 同様の第

2 の絶縁層 5 を同様に形成し、さらに該第 2 の 絶縁層 5 上に電圧印加電極用のアルミニウム 腰 をスパッタリング後ェッチングしパターン化し て、対向電極 6 を形成しEL素子を完成するも のである。

前記破化マンガン暦 7 およびマンガンをドービングした硫化亜鉛からなる E L 発光暦 4 、 さらに第 2 の硫化マンガン暦 8 を連続成 膜するには物理的、化学的蒸着法等その手段は関わないが、舒適には有機金属化合物化学的蒸着法 (MOCVD 法) を採用するものであり、第 2 図に示すように、加熱手段 9 を設けた反応槽10に透明電極および絶経暦 2 、 3 を膜付けしたガラスを振りよび絶経暦 2 、 3 を膜付けしたガラスをが立て化合物11、有機破費化合物12、有機亜鉛化合物13の蒸気をキャリヤーガス14とともに適量
送入し前記絶経暦 3 上に設付けする。

詳しくはMOCVD法においてはまずキャリャー ガス14、例えば水素を有機マンガン化合物11、 例えばジシクロペンタジエニルマンガンと、有

特閒平4-32195 (3)

機磁費化合物12、例えばメチルメルカプタンを液量調整しつつ反応槽10内に送入し、予めヒーター9により例えば480でに加熱した基板1の絶縁層3上に高着せしめて、硫化マンガン層7を形成し、次に前記各化合物11、12を再度流量調整しつつ、有機亜鉛化合物13、例えばジェチル亜鉛を調整、送入しマンガンをドーピングした硫化亜鉛からなるBL発光層4を形成する。

さらにジメチル亜鉛13の送入を止め、前記同様の操作でジックロペンタジェニルマンガン11 およびメチルメルカブタン12により同様な硫化マンガン暦 8 を形成し、ここに硫化マンガン暦 7 - E L 発光暦 4 - 第2の硫化マンガン暦 8 の積階膜を、逐一工程を変更することなく操作の切換えにより連続して得ることができる。

なお、前記硫化マンガン層はいずれか一方、 7または8であっても印加発光電圧の低下に効果を有するが、より好ましくは関方7、8に設けることにより著しい効果を奏するものである。 ・ 硫化マンガン暦7、8の作用機様については 明らかでないが、電圧印加に際して硫化マンガン暦中の電子がEし発光層4に移動し、発光に寄与することは充分推察されるところである。

前記したように硫化マンガン用とEL条光層の一連の成膜は他の公知の物理的、化学的蒸着手段でも可能であるが、組成コントロールが容易なこと、成膜速度が早いこと、原料蒸発温度が低く、また低温で成膜できること、膜の接着性に優れること等多くの利点を有するMOCVD 法を推奨するものである。

このように形成したEL素子と、前記実施例同様に形成しただは、などし硫化マンガン層7、8を全く介在させない世界のEL素子と、前記で、8を全く介在させない世界光輝度を選定したとられる。ここで曲線Aは実施例にかかるものの、によりのV以下で発光し、かつ印加電圧の調整により発光輝度を適宜加減できるいわゆる階級表別にある点で、きかめて有用であり、実用性

に富むことが明らかである。

(発明の効果)

本発明によれば、硫化マンガン層の介在によりEL素子の印加発光電圧を低下させ、製造コストダウン、長寿命化あるいは消費電圧の低減を図ることができ、またその製造に際しても、マンガンをドービングした硫化亜鉛よりなるEL発光層との連続成膜により容易かつ能率的、効率的に行うことができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の側断面図、第2図はその1 製造手段を示した図、第3図は印加電圧 - 発光 輝度特性を示したグラフである。

1---透明基板

2---选明電匠

3--- 終級問

2--- 透明電景

_ _____

4---BL発光層

5---第2絶縁層

6---対向電極

7---- 硫化マンガン暦 8--- 第 2 硫化マンガン暦

10---反応槽

特 許 出 順 人 セントラル硝子株式会社 代理人 弁理士 坂 本 栄 ー・・・

